

## 9. Arbeitstreffen AK DUV / VUV

29.09.2005

Fa. Heraeus Quarzglas, Kleinostheim

Photonic-Net

Optence

Werner Riggers



# Tagesordnung

## 9-tes Arbeitstreffen des AK DUV/VUV-Optik

Donnerstag, den 29. September 2005, 11:00 Uhr bis 16:30 Uhr  
Fa. Heraeus Quarzglas, Kleinostheim

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Vorträge / Diskussion

- „Synthetic Fused Silica tailored for 193nm Immersion Lithography“  
Dr. Ralf Takke, Heraeus Quarzglas

- „Microlas Optical Systems for Material Processing and Annealing“  
Dr. J. Feber, Coherent Lambda Physik

# **Pause / Imbiß** *ca. 1 Stunde*

- „Der Einsatz ionengestützter Verfahren in der  
Präzisionsoptischen Industrie  
am Beispiel der Jenoptik Laser, Optik, Systeme GmbH“  
Herr Helmut Bernitzki, Jenoptik

- „Messung der Transmission und Reflexion optischer Schichten  
mit dem Lambda 900“  
Herr Hein Uhlig, Fraunhofer IOF Jena

# **Kaffeepause**

- „Meßergebnisse verschiedener Spektrometer bei 193nm“  
Herr W. Riggers, Laseroptik Garbsen



